مقاله پژوهشی

حسگر دما بر اساس موجبر شکافی پلاسمونی تراهرتز تزویجشده به تشدیدگر

عليرضا دولت آبادي

چکیده: در این مقاله، عملکرد یک حسگر دما بر اساس ساختار پلاسمونی شامل یک موجبر شکافی تزویچ شده به یک تشدید گر بررسی شده است. نتایج بر اساس وابستگی معادله پاشندگی ساختار و در نتیجه فرکانس تشدید تشدید گر به ضریب گذردهی الکتریکی ماده سازنده ساختار یعنی ایندیم انتیموناید بهدست آمده که ضریب گذردهی یادشده هم به دمای محیط وابسته است. طراحی ساختار برای بخشی از فرکانسهای طیف تراهرتز انجام شده و نتایچ شبیه سازی، بیانگر رابطه ای تقریباً خطی بین فرکانس های تشدید و دمای محیط در بازه دمایی ۲٦٠ تا ۳٥٠ درجه کلوین است. همچنین معیاری برای بررسی حساسیت و بازه دمایی عملکردی حسگر ارائه شده بیان گردیده است. حساسیت این حسگر در بازه دمایی ذکر شده به میزان <sup>۲۱-</sup> ۱۰ × ۱ درجه کلوین بر هرتز محاسبه شده و حد تفکیک اندازه گیری دمای آن به حد تفکیک اندازه گیری فرکانس سامانه آشکارساز وابسته است. این حسگر با ساختار ساده خود می تواند در سامانههای متعدد شیمیایی و زیستی به کار گرفته شود.

*کلیدواژه:* ایندیم اَنتیموناید، پلاسمونی، تراهرتز، تشدیدگر، حسگر دما.

#### ۱ – مقدمه

استفاده از ساختارهای الکترومغناطیس در طیفهای فرکانسی مختلف و در کاربردهای گوناگون از نیازهای روبهرشد حوزههای صنعتی، تجاری، و پژوهشی است. به کارگیری طیف فرکانسی تراهرتز که نسبت به طيفهای مجاور خود (يعنی مايکروويو و فروسرخ) کمتر اشغال شده، طی سالهای اخیر توجه بسیاری از پژوهشها را به خود جلب کرده است [۱]. این باند فرکانسی، قابلیتهایی را شبیه هر دو طیف مذکور ارائه میدهد و از طرفی بهدلیل ویژگیهای جذابی مانند انتشار غیریونیزان و غیرتخریبی برخط مستقیم [7]، قابلیت به کارگیری در کاربردهای متنوع طیف سنجی [۳]، حسگری [۴]، تشخیص پزشکی [۵] و مخابراتی [۶] را داراست. با رشد سریع منابع و آشکارسازهای تراهرتز، تقاضای فراوانی برای سایر ادوات و قطعات تراهرتز مانند موجبرها [٧]، فیلترها [۸] و مقسمهای توان [٩] صورت گرفته است. حسگرها نیز از دیگر قطعات پرتقاضا بهشمار می آیند. استفاده از حسگرهای تراهرتز که کمیت فیزیکی مورد اندازه گیری را به یکی از ویژگیهای موج تراهرتز تبدیل میکنند، میتواند رهیافتی مناسب برای تحقق ابزارهای پرسرعت و دقیق اندازه گیری کمیتهای مختلف باشد [۱۰]. تاکنون حسگرهای متعددی برای اندازه گیری ضریب شکست [۱۱]، دما [۱۲] و اندازه شدت میدان های الکتریکی [۱۳] و

این مقاله در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ دریافت و در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۲ . بازنگری شد.

علیرضا دولت آبادی (نویسنده مسئول)، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیتالله بروجردی، بروجرد، ایران، (email: alireza.dolatabady@abru.ac.ir).

مغناطیسی [۱۴] در طیف تراهرتز بررسی شدهاند. حسگرهای دما یکی از انواع پرکاربرد حسگرها برای اندازهگیری دقیق تغییرات سیالات در سامانههای صنعتی، واکنشدهندههای شیمیایی و حسگرهای زیستی هستند [۱۵]. تاکنون ایدههای مختلفی برای پیادهسازی حسگرهای دما بر اساس ساختارهای الکترومغناطیس با بهرهمندی از امواج تراهرتز بهکار گرفته شدهاند که از آن جمله میتوان به موجبر پراشه متناوب [۱۶]. تداخل سنج ماخ-زندر [۱۷] و آرایهای از حلقههای فلزی [۱۸] اشاره نمود.

از دیگر سو، یکی از نیازهای سامانههای الکترومغناطیس، دستیابی به ادوات و حسگرهایی در ابعاد زیر طول موج است [۱۹]. این نیاز بهدلیل تقاضای روبهرشد برای تحقق ادوات قابل انطباق با مدارهای مجتمع است که کاربردهایی در سامانههای زیستی قابل کاشت در بدن موجودات زنده نیز دارند [۲۰]. با این حال، برآوردهسازی این نیاز بر اساس ساختارهای معمول موجبری توسط حد پراش محدود شده است. با بهکارگیری ساختارهای پلاسمونی، ساختارهایی مبتنی بر انتشار امواج پلاسمون فلبه کرد. انتشار امواج پلاسمونی بر فصل مشترک یادشده بهصورت موجی طولی و میراشونده در راستای عمود بر آن صورت میگیرد [۲۱]. تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون این ساختارها که نامزدی مطلوب برای فرکانس نوری، فروسرخ و تراهرتز صورت گرفته است [۲۲]. همچنین بر این اساس، حسگرهای تشدیدی پلاسمونی گوناگونی برای اندازهگیری این اساس، حسگرهای تشدیدی پلاسمونی گوناگونی برای اندازهگیری

در این مقاله، یک حسگر دمای پلاسمونی در طیف فرکانسی تراهرتز ارائه می شود. ایده حسگری بر پایه اندازه گیری فرکانس تشدید ساختار طراحی نهفته است. پیشتر حسگرهای پلاسمونی گوناگونی برای اندازهگیری تغییرات دما [۲۳] و [۲۴] و همچنین حسگرهای متنوعی بر پایه ساختارهای مبتنی بر فیبر نوری برای اندازهگیری تغییرات دما بررسی شدهاند. در برخی از این ساختارها از مفهوم تداخل امواج در کاواک فابری- یرو و وابستگی تداخل حاصل به دمای محیط برای آشکارسازی تغییرات دما استفاده شده است [۲۵]. در برخی از چنین حسگرهایی با افزودن مواد خاص به درون فيبر، بازه عملكردى حسكر مورد نظر افزايش یافته [۲۶] و نیز با به کارگیری ساختار با هندسهای خاص، ابعاد آن کاهش و پایداری عملکردی آن بهبود یافته است [۲۷]. از سویی، بهرهمندی از ساختارهای بلور نوری، شامل عناصر فلزی و اثرات تشدید پلاسمون سطحی [۲۸] تا [۳۰] بر پایه ساختارهای متنوع از جمله فیبر بلور نوری D شکل [۳۱] از دیگر رهیافتها به این هدف بوده است. ایده دیگری که برای پیادهسازی حسگرهای دما پیشنهاد شده است، استفاده از برخی مواد مانند اتانول [۳۲]، سیلیکون، ژرمانیوم [۳۳] و کوارتز [۳۴] با بهره گیری از

بیشینه حساسیت (درجه کلوین)	طیف فرکانسی عملکرد	مادہ حساس به دما	ایدہ حسگری	ساختار	مرجع
۷۱۴۴ نانومتر تغيير طول موج تشديد	تراهرتز	اينديوم أنتيمونايد	تشدید جذبی ساختار	جاذب فراماده نيمههادى	[17]
-	نورى	نقرہ یا طلا	اثر دما بر تشدید پلاسمونهای سطحی	موجبر فلز – عايق پلاسموني	[1۵]
۱۱٫۵ مگاهرتز تغییر فرکانس تشدید	تراهرتز	طلا	تشدید محلی در شکافهای بِرَگ ایجادشده	موجبر دندانهدار متناوب از جنس طلا	[١۶]
۸/۹ گیگاهرتز تغییر فرکانس تشدید	تراهرتز	اينديوم أنتيمونايد	تغییر رابطه پاشندگی مُد پلاسمون سطحی منتشرشونده با دما	تداخلسنج ماخ-زندر	[1Y]
۷٬۱۴ مگاهرتز تغییر فرکانس تشدید	تراهرتز	طلا	تغيير در فركانس تشديد ساختار	آرایهای از حلقههای فلزی بر زیرلایه کوارتز	[۱۸]
۱۱٫۷ گیگاهرتز تغییر فرکانس تشدید	تراهرتز (فروسرخ دور)	گرافین	تغییر فرکانس تشدید جاذب گرافینی	فراسطح گرافین بر زیرلایه SiO <sub>r</sub>	[7٣]
-	نورى	مادہ داخل کاواک Bi <sub>r</sub> TeO <sub>۵</sub>	تغییر فرکانس تشدید کاواک دایروی	موجبر پلاسمونی دایروی	[7۴]
۸۴٬۶ پیکومتر تغییر طول موج تشدید	نورى	سيليكون	ضريب انبساط دمايي سيليكون	کاواک فَبری- پِرو سیلیکونی فیبر نوری	[٢۵]
۱۷۳٬۵ پیکومتر تغییر طول موج تشدید	نورى	پُلیوینیل الکل در نوک فیبر نوری	الگوي تداخلي وابسته به دما	تداخلسنج فَبرى- پِرو فيبر نوري	[77]
۲٫۷ نانومتر تغییر طول موج تشدید	نورى	نقره	تشديد پلاسمون سطحي	فیبر بلور نوری پرشده با نقره	[۲۸]
۷۲۰ پیکومتر تغییر طول موج تشدید	نورى	مايع با ضريب تِرمو-اپتيک بالا	تشديد پلاسمون سطحي	فیبر بلور نوری پرشدہ با یک مایع با ضریب تِرمو-اپتیک بالا	[٢٩]
۹٫۵ گیگاهرتز تغییر فرکانس تشدید	تراهرتز	اينديوم أنتيمونايد	تغییر در فرکانس تشدید ساختار	حسگر پیشنهادی	-

جدول ۱: مقایسه چند حسگر دما.

ضرایب گذردهی الکتریکی و یا شکست نوری وابسته به دمای آنها بوده و در این بین تفاوتی که وجود دارد، نوع وابستگی این ضرایب به دماست. چنین ساختارهایی، بیشتر شامل تشدیدگرهایی پرشده با مواد حساس به دما هستند. ماده پُرکننده تشدیدگر میتواند سیال و یا گاز نیز باشد که این مطلب، دشواری ساخت عملی حسگر و کالیبراسیون آن را بههمراه دارد. تفاوت بارز حسگر پیشنهادی ما، استفاده از وابستگی ماده زمینه سازنده ساختار یعنی ایندیوم اُنتیموناید به دماست که نیاز به به کارگیری سایر مواد حساس به دما در ساختار را برطرف مینماید. ضریب گذردهی الکتریکی ایندیوم انتیموناید در طیف فرکانسی تراهرتز از مدل شبهدرود برای فلزات در فرکانسهای نوری تبعیت میکند [۳۵]. پیشتر در [۳۶]، مطالعهای بر رفتار وابسته به دمای تشدیدگری از جنس ایندیوم انتیموناید صورت گرفته که در آنجا هدف، پیادهسازی یک فیلتر تنظیمپذیر با دما بوده است. در مطالعه حاضر، حسگر دما با مقادیر حساسیت و بازه دمایی عملکردی مشخص معرفی می شود. همچنین در مطالعه ارائه شده در [۳۶]، بیشینه طیف عبور و در مطالعه حاضر، کمینه طیف عبور اندازه گیری می شوند که هر یک می توانند سهولت اندازه گیری خاص خود را فراهم آورند.

در این مقاله ابتدا در بخش ۲، ساختار موجبر پیشنهادی معرفی و عملکرد آن که رفتاری مانند فیلترهای الکترومغناطیسی دارد، بهصورت تحلیلی بررسی می شود. سپس در بخش ۳ نتایج شبیه سازی، صحت سنجی نتایج شبیه سازی بر اساس مدل معادل خط انتقال و نکاتی در پیاده سازی عملی ساختار مورد بررسی ارائه می گردند. نهایتاً در بخش ۴، مقاله با بیان نتیجه گیری خاتمه می یابد.

### ۲- ساختار پیشنهادی و عملکرد پایه آن

جدول ۱، چند حسگر دمای نامبردهشده در بخش اول را از منظر ساختار، ایده حسگری، ماده حساس به دمای اصلی به کاررفته، طیف فرکانسی عملکرد و بیشینه حساسیت مقایسه می کند. در سطر آخر این

جدول، مقادیر متناظر با حسگر پیشنهادی در این مقاله آمده است. ساختار پیشنهادی برای تحقق حسگر دما بر اساس ساختار نشانداده در شکلهای 1–الف و 1–ب، شامل یک موجبر شکافی در بستر ایندیوم آنتیموناید و تزویج شده از بغل با یک تشدیدگر است. پهنای موجبر و تشدیدگر با W و طول تشدیدگر با L نشان داده شده اند. رابطه پاشندگی مد اصلی منتشر شونده پلاسمون سطحی در موجبر شکافی توسط رابطه زیر داده می شود [ $\Lambda$ ]

$$\tanh\sqrt{n_{eff}^{\mathsf{r}} - \frac{\varepsilon_d k_{\mathcal{W}}}{\mathsf{r}}} = \frac{-\varepsilon_d \sqrt{n_{eff}^{\mathsf{r}} - \varepsilon_{InSb}(\omega)}}{\varepsilon_{InSb}(\omega) \sqrt{n_{eff}^{\mathsf{r}} - \varepsilon_d}} \tag{1}$$

که در آن  $n_{eff}$  ضریب شکست مؤثر موج منتشرشونده پلاسمون سطحی در موجبر و  $\mathcal{R}_{eff}$  عدد موج در فضای آزاد هستند که  $\mathcal{A}$  طول موج تابشی در فضای آزاد را نشان میدهد.  $\mathcal{E}_{a}$  و  $\mathcal{E}_{a}$  بهترتیب نشانگر ضرایب گذردهی الکتریکی ماده زمینه ساختار، یعنی ایندیوم آنتیموناید و عایق داخل موجبر و تشدیدگر هستند. ضریب گذردهی الکتریکی ایندیم آنتیموناید بهطور تقریبی با مدل ساده درود زیر قابل بیان است [۳۶]

$$\varepsilon_{lnSb}(\omega) = \varepsilon_{\infty} - \frac{\omega_p^{\gamma}}{\omega(\omega - j\gamma)}$$
(Y)

که  $\omega^{3}$ ،  $\omega \in \gamma$  بهترتیب بیانگر ضریب گذردهی در فرکانسهای بسیار بالا، فرکانس زاویهای و ثابت میرایی هستند.  $\omega_{p}$  فرکانس پلاسماست که مطابق رابطه  $N = \sqrt{Ne^{2}/\varepsilon_{m}}$  به چگالی حاملهای ذاتی N، بار الکترون e، ضریب گذردهی الکتریکی خلاً z و جرم مؤثر حاملهای آزاد m وابسته است. برای ایندیوم انتیموناید، چگالی حاملهای ذاتی مطابق رابطه زیر با افزایش دما (T) افزایش می یابد [۳۶]

$$N = \Delta_{I} \mathbf{Y} \mathbf{F} \times \mathbf{V} \cdot^{\mathbf{Y} \cdot T} \log \frac{-\mathbf{V}_{I} \mathbf{Y} \mathbf{F}}{\mathbf{Y} k_{B} T}$$
(**Y**)



شکل ۱: نمای شماتیک ساختار پایه شامل موجبر شکافی تزویج شده از بغل به یک تشدیدگر. ماده زمینه ساختار ایندیوم آنتیموناید و بخش عایقی، هوا در نظر گرفته شده است. پهنای موجبر و تشدیگر با W و طول تشدیدگر با  $L_r$  نشان داده شدهاند.  $P_m$ ، است. پهنای موجبر و تشدیگر با W و محل آندازه گیری توانهای ورودی و خروجی و محل اعمال منبع تابشی ورودی هستند. (الف) نمای دوبعدی و (ب) نمای سهبعدی.

که در آن  $k_B$  ثابت بولتزمن را نشان میدهد. این رابطه بیانگر وابستگی فرکانس پلاسما و ضریب گذردهی ایندیوم اَنتیموناید و در نتیجه، ضریب شکست مؤثر و ثابت انتشار امواج پلاسمون سطحی  $(\beta = k.n_{eff})$ منتشرشونده در موجبر شکافی به دما است. در ساختار ارائهشده در شکلهای ۱–الف و ۱– ب، ضمن تابش موج از منبع و انتشار در موجبر شکافی، بخشی از آن در طیف فرکانسی متناظر با فرکانس تشدید تشدیدگر جانبی به تشدیدگر تزویج می شود. فرکانس تشدید به صورت زیر به طول تشدیدگر، ضریب شکست مؤثر ماده داخل آن و در نتیجه به دما واسته است [۸]

$$f_m = \frac{\left[(\mathbf{Y}m + \mathbf{y})\right]c}{\mathbf{Y}n_{eff}L_r} \tag{(f)}$$

که m مرتبه مُد تشدید و c سرعت نور در فضای آزاد را نشان میدهد.

بخشی از موج با فرکانس تزویجشده به تشدیدگر از راهیابی به موجبر خروجی بازمیماند و ساختار مانند یک فیلتر میان نگذر رفتار میکند. با مشاهده طیف خروجی این ساختار و بررسی چگونگی تغییرات فرکانس حذفشده در خروجی میتوان تغییرات دما را به شرط ثابت بودن سایر عوامل مؤثر اندازه گرفت.

مطابق (۱) تا (۳)، رابطه پاشندگی مد اصلی در موجبر شکافی به دما وابسته است که این وابستگی را میتوان در شکل ۲ با نمایش طیف بخش حقیقی ضریب شکست مؤثر برای دماهای مختلف مشاهده کرد. پیشتر، ساختارهای متنوعی با ویژگی فرکانس گزینی شامل تشدیدگرها با شکلهای هندسی مختلف معرفی شدهاند. همچنین ساختارهای متنوع الکترومغناطیسی بر اساس ایندیوم اَنتیموناید بررسی و ارائه شدهاند [۳۶] تا [۳۸].



شکل ۲: طیف بخش حقیقی ضریب شکست مؤثر موجبر شکافی از جنس ایندیوم انتیموناید با پهنای ۵۰ میکرومتر برای دماهای مختلف و بر اساس (۱).

# ۳- نتایج شبیهسازی حسگر دما، صحتسنجی نتایج و ملاحظات عملی

شبیه سازی ساختار معرفی شده بر اساس روش تفاضل متناهی در حوزه زمان اجرا شده و شرایط مرزی اعمال شده، لایه های جاذب تطبیق شده کامل است [۳۹] و [۴۴]. برای صرفه جویی در زمان اجرای شبیه سازی و نیز میزان حافظه مورد نیاز، ساختار مورد نظر برای شبیه سازی، دوبعدی در نظر گرفته شده است. این مطلب با فرض طویل گرفتن بعد سوم ساختار (که در شکل ۱- الف نشان داده نشده است) نسبت به دو بعد دیگر، صورت می گیرد و از دقت خوبی برخوردار است. برای پیاده سازی این الگوریتم، کدی در محیط نرم افزار متلب نوشته شده و ابعاد مش بندی به صورت می گیرد و از دقت خوبی برخوردار است. برای پیاده سازی این و مورت می گیرد و از دقت خوبی برخوردار است. برای پیاده سازی این الگوریتم، کدی در محیط نرم افزار متلب نوشته شده و ابعاد مش بندی به صورت می می در محیط نرم افزار متلب نوشته شده و ابعاد مش بندی به صورت می می در محیط نرم افزار متلب نوشته شده و ابعاد مش بندی به صورت می آید در محیط نرم افزار متلب نوشته شده و ابعاد مش بندی محل های مشخص شده با آله در شکل ۱- الف اعمال شده است. در پایان محل های مشخص شده در شکل ۱- الف، طیف انتقال توان کل ساختار به دست می آید.

برای طراحی ساختار پیشنهادی و عمل در فرکانس مرکزی ۱ تراهرتز، گامهای زیر دنبال میشوند:

- (۱) با توجه به ساختار شکل ۱، ماده پایه ایندیوم انتیموناید برای موجبر و و تشدیدگر، درنظر گرفتن هوا در بخشهای عایقی ( $\varepsilon_d = 1$ ) با مقدار پذیرفته شده ۵۰ میکرومتر برای پهنای موجبر شکافی و تشدیدگر (w)، دمای اولیه (T) ۲۸۰ درجه کلوین، معادله مشخصه (1) و مدل درود برای ایندیوم انتیموناید، ضریب شکست مؤثر موجبر شکافی محاسبه می شود. پارامترهای لازم در مدل معرفی کننده ایندیوم انتیموناید به صورت  $\pi_e = 10, \pi \text{ THz}$  معرفی کننده ایندیوم آنتیموناید که  $m_e = -\gamma \Lambda \pi \text{ THz}$  را نشان می دهد [ $m_e$ ]
- ۲) در مرحله بعد با توجه به هدف طراحی در فرکانس مشخص بالا برای تشدید در مُد دوم، طول تشدیدگر (L<sub>r</sub>) از (۴) بهمیزان ۳۰۰ میکرومتر محاسبه می گردد.
- ۳) سپس شبیهسازی عملکرد ساختار انجام می شود. نتیجه طیف انتقال توان در شکل ۳- الف مشاهده می گردد که اختلافی جزئی نسبت به هدف طراحی، یعنی تشدید در فرکانس ۱ تراهرتز دارد.
- ۴) نهایتاً از مدل معادل خط انتقال برای صحتسنجی نتایج برگرفته از شبیهسازی استفاده می شود که مبانی نظری آن در همین بخش معرفی می گردد.



شکل ۳: (الف) طیف انتقال توان ساختار ارائهشده در شکل ۱ بر اساس شبیهسازی و مدل خط انتقال و (ب) توزیع میدان مغناطیسی عرضی بههنجارشده حاصل از شبیهسازی برای انتشار موج در ساختار شکل ۱–الف در دمای ۲۸۰ درجه کلوین و فرکانس تحریک ۰٫۹۲۸ تراهرتز.

مطابق شکل ۳– الف، حسگر در فرکانسهای اطراف ۱ تراهرتز عمل مینماید. کمینه عبور توان در حوالی فرکانس ۲۸٬۹۲۸ تراهرتز دیده می شود که متناظر با یکی از مُدهای تشدید تشدیدگر است. این مُد بر اساس (۴) و استفاده از فرکانس طراحی و ضریب شکست مؤثر محاسبه شده از (۱)، مُد مرتبه دوم است. در این مُد که توزیع میدان الکتریکی یH متناظرش در شکل ۳– ب مشاهده می شود، موج تابشی به تشدیدگر تزویج می شود و به خروجی راه پیدا نمی کند. با توجه به حد پراش می توان گفت که امکان هدایت موج در موجبری با ابعاد کمتر از طول موج فراهم نیست؛ بنابراین مطابق این شکل، هدایت امواج، حاکی از تحریک و انتشار امواج پلاسمون سطحی است.

برای صحتسنجی نتایج حاصل از شبیه سازی شکل ۳– الف می توان از روش های تحلیلی و شبه تحلیلی مختلفی از جمله نظریه مُدهای تزویج شده [۴۱] و مدل سازی بر اساس خط انتقال [۴۲] استفاده نمود. در اینجا از مدل خط انتقال برای این امر استفاده می شود و مدل شکل ۴ برای این تحلیل به کار رفته است. ویژگی رفتاری موجبر شکافی را می توان شرایطی که عرض موجبر شکافی کمتر از طول موج انتشاری باشد شرایطی که عرض موجبر شکافی کمتر از طول موج انتشاری باشد ساختار شکل ۴، یعنی موجبر شکافی تکمُد همراه با تشدید گر تزویج شده با آن در نظر گرفت. همچنین از اثرات مربوط به میدان های نشتی و ساختار شکل ۱، یعنی موجبر شکافی تکمُد همراه با تشدید گر تزویج شده موجبر شکافی چشم پوشی می شود. بر اساس شکل ۱ و ۴ می توان نسبت موجبر شکافی چشم پوشی می شود. بر اساس شکل ۱ و ۴ می توان نسبت آورد. این مدار توسط اتصالی موازی از یک خط انتقال نامتناهی با امپدانس مشخصه  $_{Z}$  (جایگزین موجبر شکافی) و یک خط انتقال متناهی



شکل ۴: (الف) مدل خط انتقال معادل برای ساختار شکل ۱– الف و نمایش جزئیات در مدل یادشده به طوری که  $Z_w$  و  $Z_r$  بهترتیب مقادیر امپدانس مشخصه خطوط انتقال معادل متناظر با موجبر شکافی و تشدیدگر هستند.  $Z_L$  بازتاب امواج پلاسمون سطحی از انتهای تشدیدگر را بیان میکند و  $Z_{rin}$  مهدانس مؤثر تشدیدگر است [۴].

با امپدانس مشخصه  $Z_L$  (جایگزین تشدیدگر) مختوم به بار  $Z_L$  تشکیل می شود. امپدانس  $Z_L$  تغییر فاز و تضعیف ایجادشده را در اثر بازتاب موج پلاسمون سطحی از انتهای تشدیدگر به حساب می آورد. امپدانسهای یادشده در بالا بر حسب پارامترهای موجبری بیان می شوند. با استفاده از مشابهت در این مدل، بین میدانهای الکتریکی و مغناطیسی عرضی در امواج پلاسمون سطحی با به ترتیب ولتاژ و جریان در یک خط انتقال، امپدانس مشخصه خطوط انتقال در شکل ۴ به صورت رابطه زیر تعریف می شود [۲

$$Z_{w} = Z_{r} \approx \frac{E_{vy}w}{H_{vz}} = \frac{w\beta}{\omega\varepsilon_{.}\varepsilon_{d}}$$
( $\Delta$ )

که در آن  $\beta$  پس از جاگذاری مقدار w در (۱) به دست می آید. رابطه (۵) با این فرض است که بخش عمده انرژی امواج پلاسمون سطحی درون عایق موجبر متمرکز شده است؛ در حالی که توزیع میدان الکترومغناطیسی عرضی در طول محور y به طور تقریبی یکنواخت است. از طرفی برای به دست آوردن مقدار  $Z_L$  لازم است تا دامنه بازتاب یکسانی برای موج الکترومغناطیسی پلاسمون سطحی با مُد مغناطیسی عرضی (TM) در انتهای تشدیدگر و مدل خط انتقال در نظر گرفته شود. با فرض بازتاب عمودی از انتهای تشدیدگر و مساوی قراردادن دامنه بازتاب که از نظریه فرنل نتیجه می شود با مقدار محاسبه شده از تحلیل مداری، رابطه زیر به دست می آید [۲۲]

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_r}{Z_L + Z_r} = \frac{\sqrt{\varepsilon_r} - \sqrt{\varepsilon_r}}{\sqrt{\varepsilon_r} + \sqrt{\varepsilon_r}}$$
(8)

و در نتيجه

$$Z_{L} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{\tau}}{\varepsilon_{\chi}}} Z_{r} \tag{Y}$$

روابط (۵) تا (۷)، روابط معادلسازی موجبر شکافی شکل ۱ را با مدل خط انتقال شکل ۴ بیان می کند. طبق شکل ۴– ب می توان امپدانس ورودی معادل <sub>۲in</sub> را به صورت زیر در نظر گرفت

$$Z_{rin} = Z_r \frac{Z_L + jZ_r \tan(\beta L_r)}{Z_r + jZ_L \tan(\beta L_r)}$$
(A)



شکل ۵: طیف انتقال توان حاصل از شبیهسازی ساختار ارائه شده در شکل ۱ بهازای تغییر در دما برای مُد دوم تشدید.



شکل ۶۰ نمایش تغییرات فرکانس تشدید تشدیدگر ساختار برحسب دما بر اساس نتایج شبیه سازی برای مُد دوم تشدید.

برای بهدست آوردن نسبت توان خروجی به ورودی، مطابق تعریف شکل ۴– ب درنظر گرفتن ولتاژهای معادل خط ورودی و خروجی بهترتیب  $V_{in}$ و روال ارائه شده در [۴۲] خواهیم داشت

$$T = \left| \mathbf{v} + \frac{Z_w}{\mathbf{v} Z_{rin}} \right|^{-\tau} \exp(-\frac{L}{L_{SPP}})$$
(9)

که  $L_{SPP} = (\operatorname{TIm}(\beta))^{-1}$  کول انتشار موج پلاسمون سطحی است.

شکل ۵، تغییرات طیف انتقال توان را بهازای تغییر در دمای محیط نشان میدهد. مطابق بحث بخش قبل، فرکانس تشدید (متناظر با کمینه عبور موج) وابسته به دماست. همان طور که در شکل ۶ دیده میشود، فرکانس تشدید با افزایش دما به سمت فرکانسهای بیشتر منتقل میشود. در محدودهای از دما بهطور تقریبی بین ۲۶۰ تا ۳۵۰ درجه کلوین (و حتی بالاتر)، این تغییرات بهصورت تقریباً خطی است؛ اما در دماهای پایینتر (بهویژه کمتر از ۲۴۰ درجه کلوین)، تغییرات گفتهشده از رفتار خطی خارج می گردد. بنابراین برای استفاده از حسگر پیشنهادی در خارج از بازه خطی گفتهشده، لازم است تا یک جدول جستجو تهیه شود.

بهعنوان معیاری برای بررسی عملکرد این حسگر میتوان حساسیت را بهصورت  $\Delta f$  ( $dT/df_m$ ) ( $\Delta f$  تعریف نمود که در آن  $\Delta f$  میزان حد تفکیک فرکانسی طیفسنج همراه با حسگر را بیان میکند. بنابراین حساسیت عملکرد این حسگر به سامانه آشکارساز طیفسنج وابسته است. ضریب  $dT/df_m$  بر اساس منحنی شکل ۶ و در محدوده خطی آن، تقریباً برابر با  $dT/df^{-1} \times 1 \times 1$  محاسبه میشود. با استفاده از یک سامانه طیفسنج مدرن با قدرت تفکیک ۲ مگاهرتز که در [۴۳] نیز گزارش شده است میتوان به حد تفکیک دمای ۲۰۰۰۴ کلوین دست یافت.

از سویی، (۳) که از روابط پایه حاکم بر تحلیل ساختار و اثرگذار بر رفتار حسگر بهشمار می آید در دماهای بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه کلوین از بیشترین میزان دقت برخوردار است. بر این اساس می توان حد کمینه دما



شکل ۷: طیف انتقال توان حاصل از شبیهسازی ساختار ارائه شده در شکل ۱ بهازای تغییر در دما برای مُد اول تشدید.

برای صحت عملکرد خطی حسگر پیشنهادی بر اساس نتایج شبیهسازی را ۱۵۰ درجه کلوین در نظر گرفت [۳۵]. حد بالای عملکردی حسگر نیز با توجه به دمای قابل تحمل ایندیوم اَنتیموناید تعیین میشود که بنا بر گزارش [۴۴]، دمای گذار به شکنندگی این ماده تقریباً ۱۵۰ درجه سلسیوس است.

اگرچه در بیان نتایج این مقاله، ماده عایق درون موجبرهای شکافی، هوا فرض شده است، اما میتواند هر عایق دیگری نیز باشد که در این صورت لازم است تا مطابق (۱)، وابستگی معادله مشخصه موجبرها به ضریب گذردهی این عایق در نظر گرفته شود. در این حالت برای اطمینان از اعتبار نتایج شبیهسازی و رابطه خطی دما و فرکانس تشدید ساختار، بهتر است ضریب گذردهی عایق در نظر گرفته شده مستقل از دما باشد. همچنین این عایق نباید دارای ویژگیهای خوردگی و یا میل ترکیبی با ماده اصلی ساختار باشد. عملکرد حسگر پیشنهادی بر اساس وابستگی فرکانس تشدید تشدیدگر موجود در ساختار به دماست که در (۱) تا (۴) نیز به آن اشاره شده است. برای به کارگیری این ساختار بهعنوان یک حسگر، لازم است تا نوعی کالیبراسیون صورت گیرد. این ام میتواند با استفاده از مقایسه تطبیقی نتایج با یک حسگر دمای آزمون و تهیه یک منحنی

در مقایسه بین ساختار پیشنهادی و دو ساختار ارائه شده در [۱۷] و [۲۳] مطابق جدول ۱، حساسیت ساختار ارائهشده در آنها بیشتر از ساختار پیشنهادی در این مقاله است. با این حال ساختار ارائه شده در این مقاله، طول کوچکتری در بخش تشدید در مقایسه با [۱۷] دارد (۳۰۰ میکرومتر در مقابل ۱۰۰۰ میکرومتر که البته میزان حساسیت هم به میزان یکسوم است). در مورد [۲۳]، على رغم اين كه ساختار بسيار كوچك است با اين حال با توجه به سطح مؤثر بسیار کم، تبادل حرارتی کمی دارد که به کارگیری آن را در کابردهایی با سرعت عملکرد بالا محدود می کند. برای افزایش حساسیت ساختار پیشنهادی با حفظ آرایش فعلی آن به نظر مىرسد استفاده از تغييرات مد مرتبه اول تشديد بتواند حساسيت بالاترى را فراهم آورد. بر اساس ساختار شکل ۱ و با استفاده (۴) با همان پارامترهای ساختاری پیشین و برای عمل در فرکانس مرکزی ۱ تراهرتز، طول تشدیدگر  $(L_r)$  به میزان ۱۸۰ میکرومتر محاسبه می شود. نتایج شبیهسازی برای طیف انتقال توان بهازای تغییر در دما برای ساختار حسگر در مُد اول تشدید در شکل ۷ مشاهده می شود. همانند نتایج مربوط به مُد دوم تشدید، مشاهده می شود که فرکانس تشدید با افزایش دما به سمت

- [8] J. Tao, B. Hu, X. Y. He, and Q. J. Wang, "Tunable subwavelength terahertz plasmonic stub waveguide filters," *IEEE Trans. Nanotechnol.*, vol. 12, no. 6, pp. 1191-1197, Nov. 2013.
- [9] J. R. Hu and J. S. Li, "Ultra-compact 1×8 channel terahertz wave power splitter," *J. Infrared Millim. THz Wave*, vol. 37, pp. 729-736, Aug. 2016.
- [10] A. K. Sharma and D. Gupta, "Influence of temperature on the sensitivity and signal-to-noise ratio of a fiber-optic surface-plasmon resonance sensor," *Appl. Opt.*, vol. 45, pp. 151-161, Jan. 2006.
- [11] E. A. Velichko, "Evaluation of a graphene-covered dielectric microtube as a refractive-index sensor in the terahertz range," J. Opt., vol. 18, Article ID: 035008, Feb. 2016.
- [12] M. Aslinezhad, "High sensivity refractive index and temperature sensor based on semiconductor metamaterial perfect absorber in the terahertz band," *Opt. Commun.*, vol. 463, Article ID: 125411, May 2020.
- [13] L. L. Xu, Y. Gong, Y. X. Fan, and Z. Y. Tao, "A high-resolution terahertz electric field sensor using a corrugated liquid crystal waveguide," *Crystals*, vol. 9, Artivle ID: 302, 2019.
- [14] A. Dolatabady and N. Granpayeh, "Plasmonic magnetic sensor based on graphene mounted on a magneto-optic grating," *IEEE Trans. Magn.*, vol. 54, no. 2, pp. 1-5, Feb. 2018.
- [15] S. K. Ozdemir and G. T. Sayan, "Temperature effects on surface plasmon resonance: design considerations for an optical temperature sensor," *J. of Lightwave. Technol.*, vol. 21, no. 3, pp. 805-814, Mar. 2003.
- [16] J. L. Xue, L. L. Xu, T. T. Wang, Y. X. Fan, and Z. Y. Tao, "Terahertz thermal sensing by using a defect-containing periodically corrugated gold waveguide," *Appl. Sci.*, vol. 10, Article ID: 4365, Jun. 2020.
- [17] Y. Ma, et al., "Mach-Zehnder interferometer-based integrated terahertz temperature sensor," *IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron*, vol. 23, no. 4, Article ID: 4601607, Jul./Aug. 2017.
- [18] G. Wang, T. Lang, and Z. Hong, "Metallic metamaterial terahertz sensors for simultaneous measurement of temperature and refractive index," *Appl. Opt.*, vol. 59, no. 18, pp. 5385-5390, 2020.
- [19] T. Huang, et al., "Design of highly sensitive interferometric sensros based on subwavelength grating waveguides operating at the dispersion turning point," J. Opt. Soc. Am. B, vol. 38, pp. 2680-2686, Sept. 2021.
- [20] J. Feng, C. Chen, X. Sun, and H. Peng, "Implantable fiber biosensors based on carbon nanotubes," *Acc. Mater. Res.*, vol. 2, no. 3, pp. 138-146, Jan. 2021.
- [21] H. Lu, X. Liu, D. Mao, L. Wang, and Y. Gong, "Tunable band-pass plasmonic waveguide filters with nanodisk resonators," *Opt. Express.*, vol. 18, no. 17, pp. 17922-12927, 2010.
- [22] X. Zhang, "Terahertz surface plasmonic waves: a review," Adv. Photon., vol. 2, Article ID: 014001, Jan. 2020.
- [23] A. Hamouleh-Alipour, A. Mir, and A. Farmani, "Analytical modeling and design of a graphene metasurface sensor for thermooptical detection of terahertz plasmons," *IEEE Sens.*, vol. 21, no. 4, pp. 4525-4532, 15 Feb. 2021.
- [24] A. Dolatabady and N. Granpayeh, "Nanoscale temperature sensor based on plasmonic waveguides with nanocavity resonator," in *Proc.* 2nd Iranian Conf. of Electromagnetic Engineering, pp. 663-667, Tehran, Iran, 8-9 Jan. 2014.
- [25] G. Liu, M. Han, and W. Hou, "High-resolution and fast-response fiber-optic temperature sensor using silicon Fabry-Pérot cavity," *Opt. Express*, vol. 23, no. 6, pp. 7237-7247, Mar. 2015.
- [26] J. L. Kennedy and N. Djeu, "Operation of Yb: YAG fiber-optic temperature sensor up to 1600 °C," Sens. Actuators A: Phys., vol. 100, no. ???, pp. 187-191, Sep. 2002.
- [27] Q. Rong, et al., "A miniature fiber-optic temperature sensor based on a Fabry-Perot interferometer," J. Opt., vol. 14, Article ID: 045002, Apr. 2012.
- [28] Y. Lu, M. T. Wang, C. J. Hao, Z. Q. Zhao, and J. Q. Yao, "Temperature sensing using photonic crystal fiber filled with silver nanowires and liquid," *IEEE Photonics J.*, vol. 6, Article ID: 6801307, Jun. 2014.
- [29] Y. Peng, J. Hou, Z. Huang, and Q. Lu, "Temperature sensor based on surface plasmon resonance within selectively coated photonic crystal fiber," *Appl. Opt.*, vol. 51, no. 26, pp. 6361-6367, 2012.
- [30] Q. Liu, S. Li, H. Chen, J. Li, and Z. Fan, "High-sensitivity plasmonic temperature sensor based on photonic crystal fiber coated with nanoscale gold film," *Appl. Phys. Express*, vol. 8, Article ID: 046701, Mar. 2015.
- [31] M. Aslam Mollah, S. M. Riazul Islam, M. Yousufali, L. F. Abdulrazak, M. Biplob Hossain, and I. S. Amiri, "Plasmonic temperature sensor using D-shaped photonic crystal fiber," *Results Phys.*, vol. 16, Article ID: 102966, Mar. 2020.



شکل ۸: نمایش تغییرات فرکانس تشدید تشدیدگر ساختار برحسب دما بر اساس نتایج شبیهسازی برای مُد اول تشدید.

## ٤- نتيجه گيري

در این مقاله، یک حسگر پلاسمونی دمای ساده بر بستر فیلتری موجبری از جنس ایندیوم انتیموناید معرفی گردید. این ساختار شامل موجبری شکافی و تزویجیافته به تشدیدگر جانبی منشعب شده از آن است. این تزویج در فرکانس های متناظر با تشدید این تشدیدگر رخ می دهد. با توجه به وابستگی ضریب گذردهی ماده ایندیوم انتیموناید و در نتیجه، معادله مشخصه ساختار به دما، فرکانس تشدید یادشده نیز به دما وابسته است. بنابراین عملکرد حسگری مورد نظر به آشکارسازی تغییرات فرکانس های تشدید تشدیدگر موجود در ساختار حسگر وابسته است. این ساختار می تواند کاربردهای گستردهای در فناوری و صنایع مختلف به ویژه در زیست حسگرها داشته باشد.

### مراجع

- P. Tassin, T. Koschny, and C. M. Soukoulis, "Graphene for terahertz applications," *Science*, vol. 341, no. 6146, pp. 620-621, Aug. 2013.
- [2] A. Dolatabady, N. Granpayeh, and M. Abedini, "Frequency-tunable logic gates in graphene nano-waveguides," *Phot. Netw. Commun.*, vol. 39, no. 3, pp. 187-194, Jun. 2020.
- [3] J. Kitagawa, Y. Kadoya, M. Tsubota, F. Iga, and T. Takabatake, "Terahertz time-domain spectroscopy of photo-induced carriers in YTiO3," *J. Magn. Magn. Mater.*, vol. 310, no. 2, pt 1, pp. 913-915, Mar. 2007.
- [4] H. Yoshida, et al., "Terahertz sensing method for protein detection using a thin metallic mesh," Appl. Phys. Lett., vol. 91, Article ID: 253901, Dec. 2007.
- [5] M. Naftaly, J. F. Molloy, G. V. Lanskii, K. A. Kokh, and Y. M. Andreev, "Terahertz time domain spectroscopy for textile identification," *Appl. Opt.*, vol. 52, no. 19, pp. 4433-4437, Jun. 2013.
- [6] T. Kleine-Ostmann and T. Nagatsuma, "A review on terahertz communications research," J. Infrared Millim. THz Wave, vol. 32, pp. 143-171, Feb. 2011.
- [7] A. Dolatabady, N. Granpayeh, and M. Salehi, "Ferrite loaded graphene based plasmonic waveguide," *Opt. Quant. Electron.*, vol. 50, Article ID: 345, 11 pp., Sept. 2018.

- [40] A. Dolatabady and N. Granpayeh, "Tunable far-infrared plasmonically induced transparency in graphene based nanostructurers," J. Opt., vol. 20, Article ID: 075001, Jun. 2018.
- [41] C. Manolatou, M. J. Khan, and S. Fan, "Coupling of modes analysis of resonant channel add-drop filters," *IEEE J. Quantum Electron.*, vol. 35, no. 9, pp. 1322-1331, Sept. 1999.
- [42] A. Pannipitiya, I. D. Rukhlenko, M. Premaratne, H. T. Hattori, and G. P. Agrawal, "Improved transmission model for metal-dielectricmetal plasmonic waveguides with stub structure," *Opt. Express*, vol. 18, no. 6, pp. 6191-6204, 2010.
- [43] H. W. Huber, H. Richter, and M. Wienold, "High-resolution terahertz spectroscopy with quantum-cascade lasers," *J. Appl. Phys.*, vol. 125, Article ID: 151401, Jun. 2019.
- [44] J. M. Wheeler, et al., "The plasticity of indium antimonide: insights from variable temperature, strain rate jump micro-compression testing," Acta Materialia, vol. 106, pp. 283-289, Mar. 2016.

علیرضا دولت آبادی در سال ۱۳۸۸ مدرک کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک خود را از دانشگاه علم و صنعت ایران و در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷، مدارک بهترتیب کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی برق – مخابرات میدان و موج خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دریافت نمود. همچنین دوره کوتاه مدت فرصت مطالعاتی را در دانشگاه صنعتی آیندهون – هلند گذرانده است. وی از سال ۱۳۹۹ بهعنوان استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی مشغول به کار است. زمینههای پژوهشی مورد علاقه وی الکترومغناطیس، مخابرات نوری، فوتونیک و نانوفوتونیک است.

- [32] J. Zhu and G. Jin, "Detecting the temperature of ethanol based on Fano resonance spectra obtained using a metal-insulator-metal waveguide with SiO2 branches," *Opt. Mater. Express*, vol. 11, no. 9, pp. 2787-2799, 2021.
- [33] J. F. Bradley, D. B. Leviton, and T. J. Madison, "Temperaturedependent refractive index of silicon and germanium," *Proc. of the SPIE 6273, Optomechanical Technologies for Astronomy, 62732J*, 2006.
- [34] C. L. Davies, J. B. Patel, C. Q. Xia, L. M. Herz, and M. B. Johnston, "Temperature-dependent refractive index of quartz at terahertz frequencies," *J. Infrared Millim. Terahertz Waves*, vol. 39, no. 12, pp. 1236-1248, Dec. 2018.
- [35] M. Oszwalldowski and M. Zimpel, "Temperature-dependence of intrinsic carrier concentration and density of states effective mass of heavy holes in InSb," *J. Phys. Chem. Solids*, vol. 49, no. 10, pp. 1179-1185, 1988.
- [36] X. Dai, Y. Xiang, and S. Wen, "Thermally tunable and omnidirectional terahertz photonic bandgap in the one-dimensional photonic crystals containing semiconductor InSb," J. Appl. Phys., vol. 109, Article ID: 053104, Mar. 2011.
- [37] H. Liu, G. Ren, Y. Gao, B. Zhu, B. Wu, H. Li, and S. Jian, "Tunable terahertz plasmonic perfect absorber based on T-shaped InSb array," *Plasmonics*, vol. 11, no. 2, pp. 411-417, 2016.
- [38] X. Luo, X. Zhai, L. Wang, Q. Lin, and J. Liu, "Tunable terahertz narrow-band plasmonic filter based on optical Tamm plasmon in dual-section InSb slot waveguide," *Plasmonics*, vol. 12, no. 2, pp. 509-514, Jun. 2016.
- [39] F. Taflove and S. C. Hagness, Computational Electrodynamics: The Finite-difference Time-Domain Method, 3rd Ed. Artech House, Boston, MA, USA, 2005.